

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI  
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009638536 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1993-332085/ 199342

XRAM Acc No: C93-147414

XRPX Acc No: N93-256103

Prepn. of colour filter for LCD giving no bleeding and colour-mixing of ink - comprises laminating photosensitive resin and silicone rubber layers exposing, developing and colouring opening portions

Patent Assignee: TORAY IND INC (TORA )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 5241012	A	19930921	JP 9239364	A	19920226	199342 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9239364 A 19920226

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 5241012	A		6 G02B-005/20	

Abstract (Basic): JP 5241012 A

Process comprises (i) laminating a photosensitive resin layer and a silicone rubber layer, respectively on a light-transmitting base plate, on which light-screening portions are formed between pre-patterned image elements, (ii) exposing through an optical mask which coincides with the light-screening portion, has narrower light-screening pattern than the light-screening portion and is formed on the silicone layer directly or with a certain intervals, (iii) developing to remove the exposed portion of the silicone rubber layer and the photosensitive resin layer and (iv) colouring the opening portions obtd. with red, green and blue by an ink jet method, a transferring and/or printing method.

Colour filter obtd. prevents bleeding and colour-mixing of ink. Since the openings as colouring portions are wider than the spaces between the black matrix, the tolerance of dislocation on colouring process by ink-jet method is wide.

In an example, black matrix which was made of Cr and was patterned in a stripe form was formed on a glass plate. Photosensitive resin layer of 2 microns thickness, an adhesive layer and a silicone rubber layer of 2 microns thickness were, respectively, formed on the black matrix. Laminated plate was exposed with UV-ray through a mask of a stripe form according to the stripe pattern of the black matrix and then developed. Openings obtd. were coloured with red, blue and green, in order, by offset printing.

Dwg. 5/6

Title Terms: PREPARATION; COLOUR; FILTER; LCD; NO; BLEED; COLOUR; MIX; INK; COMPRISE; LAMINATE; PHOTSENSITISER; RESIN; SILICONE; RUBBER; LAYER; EXPOSE; DEVELOP; COLOUR; OPEN; PORTION

Derwent Class: A89; G06; L03; P81; U11; U14

International Patent Class (Main): G02B-005/20

International Patent Class (Additional): G02F-001/1335

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A06-A00E4; A12-L02; G06-D04; G06-E02; G06-E04; G06-G17; G06-G18; L03-G02; L03-G05B

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C18D; U14-K01A1C

Plasdoc Codes (KS): 0009 0231 1306 2419 2596 2654 2718 3267 3312

Polymer Fragment Codes (PF):

\*001\* 017 04- 431 477 516 524 57& 575 59& 596 649

\*002\* 017 032 04- 05- 229 38- 431 477 575 59& 596 649

Polymer Indexing (PS):

<01>

\*001\* 017; P0000

\*002\* 017; ND01; N9999 N7192 N7023; K9869 K9847 K9790; K9698 K9676; K9701  
K9676; K9483-R; Q9999 Q8322 Q8264; B9999 B5243-R B4740; Q9999  
Q7818-R

\*003\* 017; B9999 B4386 B4240; K9529 K9483

<02>

\*001\* 017; H0124-R; P1445-R F81

\*002\* 017; ND01; N9999 N7192 N7023; K9869 K9847 K9790; K9698 K9676; K9701  
K9676; K9483-R; Q9999 Q8322 Q8264; B9999 B5243-R B4740; Q9999  
Q7818-R

\*003\* 017; K9712 K9676

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-241012

(43) 公開日 平成5年(1993)9月21日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 B 5/20	1 0 1	7348-2K		
G 0 2 F 1/1335	5 0 5	7811-2K		

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平4-39364

(22) 出願日 平成4年(1992)2月26日

(71) 出願人 000003159

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(72) 発明者 松村 宜夫

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

(72) 発明者 岩本 昌夫

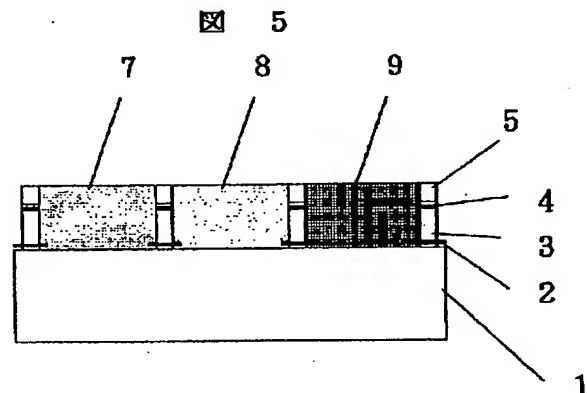
滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】 液晶表示用カラーフィルタの製造方法

(57) 【要約】

【構成】 予めパターン化された画素間の遮光性部位が形成されている光透過性基板上に、露光部が現像工程で除去される感光性樹脂層およびシリコンゴム層とをこの順に積層し、予めパターン化された画素間の遮光性部位より狭い遮光パターンを有する光学マスクを基板上の遮光性部位に合致させてシリコンゴム層上に直接または一定の間隔をおいて設置して露光処理を行い、続いて現像処理を行って作製した開口部にインクジェット法、転写法、印刷法などにより赤、緑、青の三原色の着色を行う液晶表示用カラーフィルタの製造方法である。

【効果】 印刷法やインクジェット法によるカラーフィルタの製造において、効果的にインキの滲みや混色を確実に防ぐことができる。また着色部となる開口部をブラックマトリクスに挟まれた間隙より僅かに広くして着色するために、印刷や、インクジェットによる着色過程で位置ずれの許容幅が広い。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 予めパターン化された画素間の遮光性部位が形成されている光透過性基板上に、露光部が現像工程で除去される感光性樹脂層およびシリコンゴム層をこの順に積層し、予めパターン化された画素間の遮光性部位より狭い遮光パターンを有する光学マスクを上記基板上の遮光性部位に合致させてシリコンゴム層上に直接または一定の間隔をおいて設置して露光処理を行い、続いて現像処理を行って作製した開口部にインクジェット法、転写法および印刷法のうち少なくとも1つにより赤、緑、青の三原色の着色を行うことを特徴とする液晶表示用カラーフィルタの製造方法。

【請求項2】 予めパターン化された画素間の遮光性部位が形成されている光透過性基板上に、着色剤を受容する下地層を設けることを特徴とする請求項1記載の液晶表示用カラーフィルタの製造方法。

【請求項3】 光透過性基板上に設けた下地層が可染性媒体層であり、染料をインクジェット法または転写法で供給して着色することを特徴とする請求項1記載の液晶表示用カラーフィルタの製造方法。

【請求項4】 光透過性基板上に設けた下地層が染料含有インキまたは顔料含有インキに親和性を有し、染料含有インキまたは顔料含有インキをインクジェット法または印刷法で供給して着色することを特徴とする請求項1記載の液晶表示用カラーフィルタの製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、簡便な赤、緑、青の三原色画素形成を可能にする光透過性基板の処理方法であり、その効果による経済性の高い液晶表示用カラーフィルタの製造方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 液晶表示用カラーフィルタは、透明基板上に形成された赤、緑、青の三原色の画素を一絵素とし多数の絵素から構成される。そして各画素間には、表示コントラストを高めるために一定の幅を持つ遮光領域（一般に黒色でブラックマトリクスと称されている）が設けられる。

【0003】 液晶表示用カラーフィルタの製造には、フォトリソグラフィの手法を用いて形成した可染媒体層を染色する方法、顔料分散感光性組成物を用いる方法、パターンニングした電極を利用した電着法などのほか、低コストの製造法として印刷法やインクジェット法で着色部分を形成する方法がある。

【0004】 従来の製造法の内、低コストのカラーフィルタを提供できる印刷法やインクジェット法では、各着色領域の画素のにじみなどを防止して高精度の着色を実現するために、予めフォトリソグラフィ法で作製できるブラックマトリクスを利用する試みが提案されている。そのため、ブラックマトリクスを形成する材料に、着色

剤の着色目的領域外への拡がりを防止する効果の付与を求めている。例えば特開昭59-75205号公報では、3色の色素を基板上に配置するのにインクジェット法を用いる技術を開示している。色素の目的領域外への拡がりを防止するため、ヌレ性の悪い物質で拡散防止パターンを形成することが有効と記述しているが、具体的技術の開示がない。また、印刷法でのカラーフィルタ製造方法に係わる特開昭62-106407号公報でも、印刷インキのにじみを防止し、印刷精度の向上のために、インキとして、仕切り壁に対してぬれ難いものを推奨している。しかしながら、基板にはヌレ易く、仕切り壁にヌレ難いインキ材料の選定は困難である。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、着色に用いる染色液、染料インキ、顔料インキを反発して、開口部のみを着色する様に反発性を有するシリコンゴム表層の仕切り壁が光透過性基板上に形成されている遮光性部位の上に僅かに縮小した相似のパターンとして形成し、上下の相乗的作用で着色画素パターンの解像性を向上させた液晶表示用カラーフィルタの製造方法を提供することを目的とする。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明は、予めパターン化された画素間の遮光性部位が形成されている光透過性基板上に、露光部が現像工程で除去される感光性樹脂層およびシリコンゴム層をこの順に積層し、予めパターン化された画素間の遮光性部位より狭い遮光パターンを有する光学マスクを上記基板上の遮光性部位に合致させてシリコンゴム層上に直接または一定の間隔をおいて設置して露光処理を行い、続いて現像処理を行って作製した開口部にインクジェット法、転写法および印刷法のうち少なくとも1つにより赤、緑、青の三原色の着色を行うことを特徴とする液晶表示用カラーフィルタの製造方法に関する。

【0007】 本発明で形成される光透過性基板上の遮光性部位を構成するブラックマトリクスは、例えば、クロムのスパッタリング、レジスト塗布、パターン露光、現像およびベーク、クロムのエッチング、そしてレジストの除去の手順で形成される。そのパターン形状は、要求によりストライプ状、格子状など任意に選択することができる。

【0008】 本発明で用いる感光性樹脂層の組成物は、露光部が変化して可溶化するタイプである。露光部が変化して可溶化する性質を有する感光性樹脂組成物としては、LSIの製造に用いられるポジ型レジストがある。ポジ型レジストとしては例えばクレゾールノボラック樹脂にナフトキノンジアジド化合物を配合したものが挙げられ市販のレジストをそのまま利用することもできる。本発明の目的は、ガラス基板上のブラックマトリクスに合致した位置にインキ反発性を有する仕切り壁を作製し、

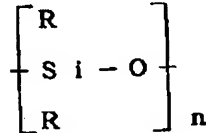
3

その仕切り壁に囲まれた部分のみを着色してカラーフィルタを製造しようとするものである。

【0009】表層に塗設されるシリコンゴム層は、着色に用いる溶液およびインキに対して反発効果を有することが必須であり、これに限定されるものではないが、次の様な繰り返し単位を有する分子量数千～数十万の線状有機ポリシロキサンを主成分とするものである。

【0010】

【化1】



ここでnは2以上の整数、Rは炭素数1～10のアルキル基、アルケニル基あるいはフェニル基である。この様な線状有機ポリシロキサンをまばらに架橋することによりシリコンゴムが得られる。架橋剤は、いわゆる室温（低温）硬化型のシリコンゴムに使われるアセトキシシラン、ケトオキシシラン、アルコキシシラン、アミノシラン、アミドシラン、アルケニオキシシランなどであり、通常線状の有機ポリシロキサンとして末端が水酸基であるものと組み合わせて、それぞれ脱酢酸型、脱オキシシラン型、脱アルコール型、脱アミン型、脱アミド型、脱ケトン型のシリコンゴムとなる。また、シリコンゴムには、触媒として少量の有機スズ化合物などが添加される。感光性樹脂層とシリコンゴム層の接着のために層間に接着層として種々のものを用いることがあり、特にアミノシラン化合物や有機チタネート化合物が好ましい。感光性樹脂層とシリコンゴム層間に接着層を設ける代わりにシリコンゴム層に接着成分を添加しておくこともできる。この添加接着成分としてもアミノシラン化合物や有機チタネート化合物が使用できる。

【0011】本発明の液晶表示用カラーフィルタの製造工程について示す。クロム膜ブラックマトリクスが形成されたガラス基板の上に必要に応じて着色剤を受容する効果を有する下地層、可染性媒体層となる下地層、あるいはインキに親和性のある下地層を設置する。下地層と基板との接着を向上する必要がある場合にはこの間に接着剤層を設置する場合もある。ここでの下地層は、基板表面と着色インキとの間に介在して、インキ組成物の基板表面への接着、染料の受容などの作用を果たすものである。ガラス表面に塗膜を形成する際には、塗膜の安定な設置のためにガラス表面をシランカップリング剤、たとえば、 $\gamma$ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N- $\beta$ （アミノエチル） $\gamma$ -アミノプロピルメチルジメトキシシランなどで表面処理を行う。これらは、膜を形成するという厚さでは用いないが、透明なポリマの薄膜（たとえば0.1-5 $\mu\text{m}$ ）を形成して着色剤を含むインキ組成物の基板表

4

面への固着を確かに行う。着色組成物が染料の溶液である場合には、その染料と反応して染着座となる官能基を有するポリマ層（これを可染性媒体層と称する）が下地層として用いられる。染料成分と強い相互作用のあるポリマも同様に可染性媒体層として利用できる。ゼラチンに重クロム酸塩を加えて感光性とした膜が酸性染料の可染性媒体層として利用される。これらの可染性媒体層の塗膜を設置する際に、必要であれば、アミノシラン化合物、チタンアルコキサイドなどの接着促進成分を予め塗布するか、可染性媒体層に混合して塗布するなどの手段がある。さらに、下地層は、顔料と膜形成成分あるいは染料と膜形成成分とからなる顔料インキや染料インキを着色成分に用いる場合には、これらのインキが基板上での均一な広がりを出すなどの塗膜形成を円滑にし、基板上への接着性を向上させるために設けられる。インキに用いる膜形成成分と化学的に親和性のあるポリマ材料を用い、必要であれば、アミノシラン化合物、チタンアルコキサイドなどの接着促進成分を予め塗布するか、ポリマ材料に混合して塗布するなどの手段がある。

【0012】ポジ型感光性樹脂を、ディップ法、ローラコートなどのコート類、ホエー、スピナーなどの回転塗布装置を用い形成する。必要なら、上記と同様の方法で接着層を塗布・乾燥してから、シリコンゴム層を同様の方法で塗布し、通常100-130℃の温度で数分熱処理してシリコンゴム層を形成する。必要ならば、保護カバフィルムを該シリコンゴム層上にラミネータ等を用いてカバーすることがある。保護フィルムは、保管、運搬、取扱い中や作業工程での表面シリコンゴム層の損傷を防止するためである。一般にはポリプロピレンやポリエステルフィルムを用いる。

【0013】ブラックマトリクスは赤、緑、青のそれぞれの画素のコントラストを高めるためストライプ状、モザイク状、格子状などに形状で作製されているが、その幅は狭いところでは数 $\mu\text{m}$ であり、広いところでは100 $\mu\text{m}$ 程度になる。これらのブラックマトリクスは、例えばクロム薄膜をフォトリソグラフィの技術を用いて作製できる。本発明では、ブラックマトリクスと合致した位置にブラックマトリクスの幅より僅かに狭いサイズのシリコンゴム表層仕切り壁を作製し、着色部となる開口部をブラックマトリクスに挟まれた間隙より僅かに広くして着色することを特徴とする。そのため、仕切り壁を作製するための露光用のマスクの線幅をブラックマトリクスの幅より僅かに狭くしたものを用いる。狭くする比率は、任意に選択できるが、両サイドそれぞれ5-15%程度とすることができ、ブラックマトリクスのもともとの幅により適性化が必要であり、絶対値で数 $\mu\text{m}$ 程度であってもよい。この様に設計されたマスクを通して露光し現像してシリコンゴム表層の仕切り壁を作製でき

【0014】開口部の着色には、インクジェット方式で染料インキや顔料インキを噴射して行う方法、印刷方式で行う方法がある。また、基板上に予め可染性媒体層を設けている場合には、インクジェット法で染料を噴射して染色する方法や染料を熱などの作用で転写して染色する方法が利用できる。

【0015】

【実施例】以下に本発明の態様を実施例を示し説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0016】実施例1

〔感光性樹脂層の組成〕

テトラヒドロフラン	100 重量部
ナフトキノンジアジドスルホン酸部分エステル化	
フェノールノボラック樹脂（エステル化度45%、分子量1300）	25 重量部

この上に次の成分の溶液を、スピナーを用いて1000rpm ※た。

、30秒で塗布し、120℃で3分乾燥して感光層3とシリコーンゴム層5とを接着させるための接着層4を設け※

〔接着層の組成〕

“アイソパーE”（ESSO社製）	100 重量部
イソプロピルアルコール	25 重量部
γ-アミノプロピルトリメトキシシラン	2 重量部

この接着層4上に次の組成のシリコーンゴム溶液をスピ ★さ2μmのシリコーンゴム層5を形成した。

ナーで200rpm、30秒で塗布、120℃で3分キュアし、厚★ 【0020】

〔シリコーンゴム層の組成〕

“アイソパーE”（ESSO社製）	100 重量部
ポリジメチルシロキサン（分子量約8万、両末端OH基）	10 重量部
メチルトリアセトキシシラン	0.5 重量部
酢酸ジブチル錫	0.02 重量部

線幅30μm、間隔110μm、のストライプ状の 패턴のマスク6を、クロムの遮光性部位の图案に、線の中心 30 が重なるように位置を合せ、超高圧水銀灯のUV光を1mの距離から60秒照射した（図3）。その後、“アイソパーE”／エタノール（重量比で1／9）混合液に浸した後、同液を含ませた綿布で擦ると、露光部のシリコーンゴム層が下の感光層と共に剥離し、ガラス板上のクロムのストライプ图案の上に、クロム图案より両サイド5μずつ狭めたシリコーンゴム層でできたインキ反発性仕切り壁を得ることができた（図4）。

【0021】軟化点145℃のシクロペンタジエン系樹脂（日石化学“日石ネオレジン”540）50重量部とアルキ 40 ッド樹脂5重量部、石油系溶剤（日本石油製5号ソルベント）45重量部を、窒素気流下に混合、加熱昇温して200℃で1時間加熱攪拌してワニスAを得た。このワニスA80重量部とフタロシアニンブルー20重量部を3本ロールで混練して青インキを得た。緑インキの場合はフタロシアニングリーン、赤インキの場合はブリリアントカーミン6Bを使用した。

〔可染性媒体層の組成〕

水	100 重量部
低分子量ゼラチン（平均分子量20,000）	18 重量部

\*本発明による液晶用カラーフィルターの製造法を示す図1～図6を参照して説明する。

【0017】図1は線幅40μ、間隔100μのストライプ状にパターン化されたクロムの遮光性部位を有するガラスを示すものである。1がガラス基板、2がクロムのブラックマトリクスである。この上に、次の組成よりなる感光性樹脂溶液をスピナーで200rpm、30秒で塗布し、100℃で3分乾燥して厚さ2μmの感光性樹脂層3を設けた。

\*10 【0018】

【0019】

【0020】

【0022】これらのインキと「東レ水なし平版」を用いた平版オフセット印刷を用いてシリコーンゴムで仕切られた部位を赤、青、緑の三原色を順に印刷して着色した。インキは水なし印刷性が良好であり、仕切り壁が十分な反発性を示し、滲みのない高品質のカラーフィルターを得た。図5において7が赤色着色層、8が緑色着色層、9が青色着色層である。画素の位置が、僅かにずれた場合（図6）においても、仕切り壁より僅かに幅広いブラックマトリクスでその間隙は隠され、問題のない品質のカラーフィルターを得ることができた。仕切り壁の幅を僅かにブラックマトリクスより狭めた事により、印刷の位置合わせの許容幅が広いものとなった。

【0023】実施例2

実施例1において、線幅40μ、間隔100μの線状にパターン化されたクロムの遮光性部位を有するガラス基板上にあらかじめ次の組成よりなる水溶性感光材料をスピナーで塗布し、乾燥した後全面露光で架橋させて厚さ10μmの可染性媒体層を形成しておいた。

【0024】

7

## 重クロム酸アンモニウム

その後実施例1と同様の手順で感光性樹脂塗布、接着層塗布、シリコーンゴム塗布、パターン露光、現像を行い、可染性媒体層の上にシリコーンの仕切り壁を形成した。

【0025】仕切り壁に囲まれた可染性媒体層に、次の\*

## [インキ組成]

水

酢酸

酸性染料

シリコーンゴムの仕切り壁によるインキの反発は良好であり、滲みのない高品質なカラーフィルターを得ることができた。

## 【0027】実施例3

赤、青、緑3色のインキを次の様にして調合した。顔料5wt部、界面活性剤“ニューコール”710F(日本乳化剤(株))5wt部、水79wt部にガラスビーズを加えて10Hr攪拌して顔料分散液を作製した。この分散液89wt部にメラミン樹脂(住友化学(株)製、SUMITEX RESIN M3)10wt部、硬化剤(住友化学(株)製、ACX)1wt部を混合し着色インキを得た。使用した顔料は、赤PR177、緑PG36、青PB15である。

【0028】実施例1で作製した表層にシリコーンゴム層を形成してなる遮光パターンを有する透明基板をインクジェット描画装置にセットし、それぞれのインキを用いて赤、緑、青の画素の所定の位置にノズルからインキヲ噴射して描画した。その後、100℃、10分乾燥し、さらに150℃、15分加熱してメラミン樹脂を架橋硬化した。

【0029】遮光パターン上に残ったシリコーンゴム層は、剥離液“ダイナソルブ”(ボクスイブラウン(株)製)で処理して剥離した。この様にして得られたカラーフィルタは空气中で250℃、1Hr加熱しても色の変化がなく、また有機溶媒、酸、アルカリにも十分な耐性を有していた。

## 【0030】

【発明の効果】本発明は、上述の如き構成を有するため印刷法やインクジェット法によってカラーフィルターを製造する場合にも、インクの滲みや混色を確実に防ぐことができる。これによって印刷法やインクジェット法を

8

## 2重量部

\*組成の酸性染料を含むインキ(酸性染料は、日本化薬(株)製のレッド14P、グリーン1P、ブルー5Pを使用)をインクジェット法で噴射して赤、青、緑に染色した。

【0026】

100重量部

12重量部

3重量部

用いて、非常に安価で高精度なカラーフィルターを得ることができる。また着色部となる開口部をブラックマトリクスに挟まれた間隙より僅かに広くして着色するために、印刷や、インクジェットによる着色過程で位置ずれの許容幅が広く、そのために容易にカラーフィルターの製造ができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で使用されるクロムブラックマトリクス付きガラスを示す概略図である。

【図2】クロムブラックマトリクス付きガラス上に感光層、接着層およびシリコーンゴム層を順次形成した積層構造を示す概略図である。

【図3】マスク露光を行なっている状態を示す概略図である。

【図4】現像後の状態を示す概略図である。

【図5】印刷による着色層を形成した状態を示す概略図である。

【図6】着色層の位置がずれた場合を説明する概略図である。

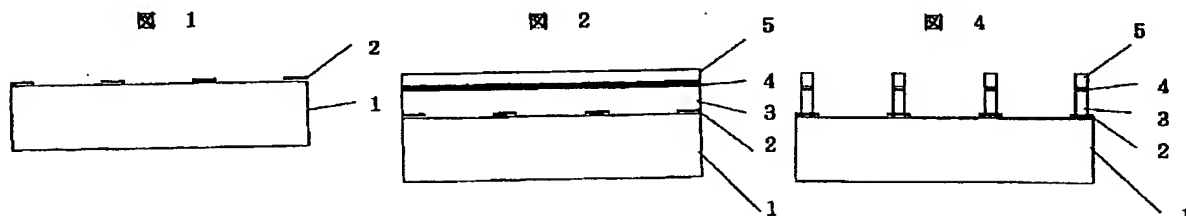
## 【符号の説明】

- 1: ガラス基板
- 2: クロムブラックマトリクス
- 3: 感光層
- 4: 接着層
- 5: シリコーンゴム層
- 6: パターンマスク
- 7: 赤色着色層
- 8: 緑色着色層
- 9: 青色着色層

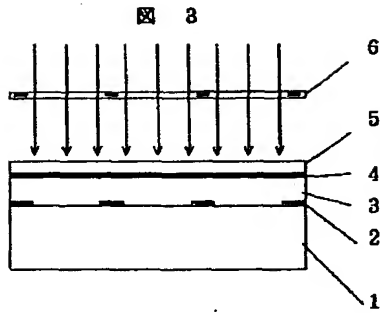
【図1】

【図2】

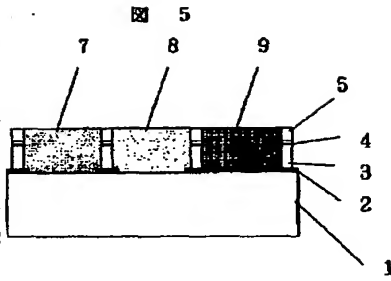
【図4】



【図3】



【図5】



【図6】

